

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-189185

(43)Date of publication of application : 11.07.2000

(51)Int.Cl.

C12P 19/26
C08B 37/08
//(C12P 19/26
C12R 1:46)

(21)Application number : 11-033353

(71)Applicant : DENKI KAGAKU KOGYO KK

(22)Date of filing : 01.01.1999

(72)Inventor : YAMAMOTO OSAMU
MORIKAWA TADASHI
KITAGAWA HIROYUKI
HAZAMA TERUAKI

(54) PRODUCTION OF HYALURONIC ACID THROUGH FERMENTATION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing hyaluronic acid in high yield stably in an industrial scale.

SOLUTION: In the production of hyaluronic acid by culturing a microorganism capable of producing hyaluronic acid, the culturing operation is continued, as the concentration of HCO₃⁻ ion is maintained at 5-500 ppm in the culture mixture.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 21.09.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2000-189185
(P2000-189185A)

(43) 公開日 平成12年7月11日(2000.7.11)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード*(参考)
C 1 2 P 19/26		C 1 2 P 19/26	4 B 0 6 4
C 0 8 B 37/08		C 0 8 B 37/08	Z 4 C 0 9 0
// (C 1 2 P 19/26			
C 1 2 R 1:46)			

審査請求 未請求 請求項の数6 書面 (全 4 頁)

(21) 出願番号	特願平11-33353	(71) 出願人	000003296 電気化学工業株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目4番1号
(22) 出願日	平成11年1月1日(1999.1.1)	(72) 発明者	山本 修 東京都町田市旭町3丁目5番1号 電気化学工業株式会社総合研究所内
		(72) 発明者	守川 忠志 東京都町田市旭町3丁目5番1号 電気化学工業株式会社総合研究所内
		(72) 発明者	北川 広進 東京都町田市旭町3丁目5番1号 電気化学工業株式会社総合研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 発酵法によるヒアルロン酸の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 ヒアルロン酸を工業的にかつ安定に高収率で生産する方法を提供すること。

【解決手段】 ヒアルロン酸産生能を有する微生物の培養によりヒアルロン酸を生産するに際し、培養液中の炭酸水素イオン濃度を5～500ppmに維持しながら培養することを特徴とする発酵法によるヒアルロン酸の製造方法を構成とする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ヒアルロン酸産生能を有する微生物の培養によりヒアルロン酸を生産するに際し、培養液中の炭酸水素イオン濃度を5～500ppmに維持しながら培養することを特徴とする発酵法によるヒアルロン酸の製造方法。

【請求項2】 培養槽に二酸化炭素を含むガスを供給することにより培養液中の炭酸水素イオン濃度の維持を行うことを特徴とする請求項1記載のヒアルロン酸の製造方法。

【請求項3】 培養槽に供給するガスが空気であることを特徴とする請求項2記載のヒアルロン酸の製造方法。

【請求項4】 培養槽に炭酸塩を添加することにより培養液中の炭酸水素イオン濃度の維持を行うことを特徴とする請求項1記載のヒアルロン酸の製造方法。

【請求項5】 炭酸塩の添加方法が、一括添加、分割添加、及び連続添加から選ばれた一種であることを特徴とする請求項4記載のヒアルロン酸の製造方法。

【請求項6】 ヒアルロン酸産生能を有する微生物がストレプトコッカス属細菌であることを特徴とする請求項1～5のいずれか1項に記載のヒアルロン酸の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、発酵法によるヒアルロン酸の製造方法に関する。更に詳しくは、培養液中の炭酸水素イオン濃度を5～500ppmに維持しながらヒアルロン酸産生能を有する微生物を培養して、発酵法によりヒアルロン酸を製造する方法に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、ヒアルロン酸はニワトリのトサカや牛の眼の硝子体等より抽出によって得られていた。しかしながら抽出法による生体からのヒアルロン酸製造においては、多量のヒアルロン酸に類似したムコ多糖類や蛋白質等の夾雑物との煩雑な分離が必要であり、また、組織内に含まれるヒアルロニダーゼ等による低分子化等の問題点を有しているため、高収量で高純度かつ高分子量のヒアルロン酸を得ることは不可能である。その問題点を改良するために、ヒアルロン酸産生能を有する微生物であるストレプトコッカス属の微生物を培養して、その培養液からヒアルロン酸を分離、精製する方法が開示されている（特公平4-12960号）。

【0003】さらに、ヒアルロン酸生産性の安定化及び生産収率の向上を目的として、変異株を利用する方法（特公平4-39998号、特公平4-43637号、特公平4-55675号）、有効成分を添加する方法（特開昭62-289198号、特開平4-18839号）等が開示されている。

【0004】培養槽に供給するガスに関しては、生産収率の向上を目的として、二酸化炭素増強嫌気性条件下で

培養する方法（特公平4-64679号）、通気攪拌のコントロールにより酸化還元電位を制御しながら培養する方法（特開昭62-51999号）、指数増殖点まで好気性条件下で培養しその後低い溶存酸素濃度で培養する方法（特開平3-35788号）等が開示されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】微生物によるヒアルロン酸生産培養における、培養液中の炭酸水素イオン濃度が培養に及ぼす影響については知られていなかった。

【0006】本発明者らはこの課題を解決すべく、培養液中の炭酸水素イオン濃度について、ヒアルロン酸生産菌の生育及びヒアルロン酸生産性を指標に検討した結果、培養液中の炭酸水素イオン濃度が5～500ppmになるように維持しながらヒアルロン酸産生能を有する微生物を培養することにより高収率でヒアルロン酸を生産することが可能であることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0007】

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、
（1）ヒアルロン酸産生能を有する微生物の培養によりヒアルロン酸を生産するに際し、培養液中の炭酸水素イオン濃度を5～500ppmに維持しながら培養することを特徴とする発酵法によるヒアルロン酸の製造方法、
（2）培養槽に二酸化炭素を含むガスを供給することにより培養液中の炭酸水素イオン濃度の維持を行うことを特徴とする（1）記載のヒアルロン酸の製造方法、
（3）培養槽に供給するガスが空気であることを特徴とする（2）記載のヒアルロン酸の製造方法、（4）培養槽に炭酸塩を添加することにより培養液中の炭酸水素イオン濃度の維持を行うことを特徴とする（1）記載のヒアルロン酸の製造方法、（5）炭酸塩の添加方法が、一括添加、分割添加、及び連続添加から選ばれた一種であることを特徴とする（4）記載のヒアルロン酸の製造方法、（6）ヒアルロン酸産生能を有する微生物がストレプトコッカス属細菌であることを特徴とする（1）～（5）のいずれかに記載のヒアルロン酸の製造方法である。

【0008】

【発明の実施の形態】以下、本発明について具体的に説明する。本発明に用いられる微生物としては、ストレプトコッカス・エキ（*Streptococcus equi*）、ストレプトコッカス・ゾーエピデミカス（*Streptococcus zooepidemicus*）、ストレプトコッカス・エキシミリス（*Streptococcus equisimilis*）、ストレプトコッカス・ディスガラクテイエ（*Streptococcus dysgalactiae*）、ストレプトコッカス・ピオゲネス（*Streptococcus pyogenes*）およびこれらの変異株などが挙げら

れるが、なかでもストレプトコッカス・エキが好ましく、特にストレプトコッカス・エキの変異株FM-100（微工研条寄第9027号）又はストレプトコッカス・エキの変異株FM-300（微工研条寄第2319号）が好ましい。

【0009】本発明に用いる培地はグルコース、フラクトース、ガラクトース、シュクロース等の糖成分からなる炭素源、リン酸第1カリウム、リン酸第2カリウム、硝酸マグネシウム、亜硫酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、リン酸アンモニウム等の無機塩類、ポリペプトン、カザミノ酸、酵母エキス、コーンステープリカー、大豆加水分解液等の有機栄養源、他必要に応じて各種ビタミン類等が好適に用いられる。

【0010】本発明の培養は、培養槽に供給されるガスを培地にバブリングしながら行い、攪拌等は公知の方法を用いることができる。使用するガスとしては、空気を用いることが好ましいが、酸素、窒素、二酸化炭素、空気等を混合して用いることも可能である。使用するガスの無菌化は公知の方法を用いて行い、その他必要に応じて除湿等の前処理を行ってもよい。二酸化炭素を含むガスを培地にバブリングすることにより、培養液中に溶け込んだ二酸化炭素の一部は炭酸水素イオンとして存在する。ガスを培地にバブリングすることによる炭酸水素イオン濃度が5ppmより低くなるような培養条件下においても、炭酸塩を添加することにより炭酸水素イオン濃度が高められ、高収率でヒアルロン酸を生産することが可能である。尚、炭酸塩の添加の方法は、一括添加、分割添加、連続添加のいずれの方法でもかまわない。

【0011】用いる炭酸塩としては、培養液中で炭酸水素イオンとして一部存在するものであればよい。例えば、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸ナトリウム炭酸カリウム、炭酸リチウム等が用いられる。培養液中の炭酸水素イオン濃度が5ppmより低いと、ヒアルロン酸生産菌の増殖が遅くなる、もしくは全く増殖しないため工業的な生産を行う際に大きな障害となる。また、培養液中の炭酸水素イオン濃度を500ppmより高くすることは、設備及び供給ガスまたは培地コスト増大をまねき、実用上現実的ではない。安定してヒアルロン酸を生産するためには、培養液中の炭酸水素イオン

濃度を5～500ppmに維持すること好ましく、10～100ppmに維持することが特に好ましい。通気量は、特に制限は無いが、0.1～1vvm程度が好ましい。

【0012】培養温度は30～35℃が好ましい。培養液のpHは菌の生育と共に低下するため、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア等のpH調整剤を添加しpH6.0～9.0にコントロールする。好ましくはpH7.0～8.5にコントロールする。このようにして培養すると、ヒアルロン酸の生成と共に培養液の粘度が次第に上昇してくる。任意の時点で培養を停止し、除菌後、アルコール等の有機溶剤による析出、限外濾過による脱塩等の公知精製法により高純度ヒアルロン酸を得ることができる。

【0013】

【実施例】以下、本発明を実施例及び比較例により更に具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されない。

実施例1

グルコース5%、リン酸第1カリウム0.2%、ポリペプトン1.0%、酵母エキス0.5%からなる培地1リットルを加熱殺菌後、ストレプトコッカス・エキFM-100（微工研条寄第9027号）を接種し、空気を1vvmで通気しながら、攪拌200回転/分、温度33℃、pH8.5（20%水酸化ナトリウムの自動滴下によるコントロール）で21時間培養した。培養開始時の培養液中の炭酸水素イオン濃度を、イオンクロマトグラフィーを用いて下記に示す条件で測定したところ、25ppmであった。培養液の660nmにおける吸光度（菌体の生育度の指標）を測定した結果、8.0であった。また、培養液1リットルを塩酸でpH4に調整後、蒸留水で2倍希釈し、活性炭を加え、濾過により除菌した。得られた除菌液にエチルアルコールを加え、析出物を濾過により得た。これを水に溶解し、セチルピリジニウムクロライドを加え、生じた沈澱を濾取し、2%食塩水に再溶解後、エチルアルコールによる析出を2回繰り返した。この白色析出物を室温で減圧乾燥して得られた精製ヒアルロン酸ナトリウムの重量（ヒアルロン酸生産性の指標）を測定した結果、7.0gであった。

【0014】

（炭酸水素イオン濃度分析用イオンクロマトグラフィー条件）

装置	:	DIONEX 2000i-sp
カラム	:	HP-ICE AS1 (DIONEX社製)
溶離液	:	0.2mMオクタンシルホン酸
流速	:	2ml/min
サプレッサー	:	AMMS-ICE (DIONEX社製)
再生液	:	5mMテトラブチルアンモニウムヒドロキシド 50mMほう酸溶液
インジェクション量	:	25μl

【0015】実施例2

窒素80%と酸素20%の混合ガスを培養槽に供給し、

培養液中の炭酸水素イオン濃度を、イオンクロマトグラフィーを用いて実施例1に示す条件で測定したところ、

0ppmであった。培養液に炭酸水素イオン濃度が100ppmになるように無菌ろ過した炭酸水素ナトリウム溶液を添加して培養を開始した。添加した炭酸水素塩は二酸化炭素ガスとして一部存在し、供給ガスのバブリングにより減少していく。培養開始後3時間毎にサンプリングし、炭酸水素イオン濃度が100ppmとなるように減少分に相当する炭酸水素ナトリウム溶液を無菌ろ過して添加した。それ以外は実施例1と同じ条件で培養及びヒアルロン酸の精製を行った。培養液の660nmにおける吸光度を測定した結果、8.2であった。また、精製ヒアルロン酸の重量を測定した結果、培養液1リッ

トルあたり6.7gであった。

【0016】比較例1

窒素80%と酸素20%の混合ガスを培養槽に供給した以外は、実施例1と同じ条件で培養を行った。培養液中の炭酸水素イオン濃度を、イオンクロマトグラフィーを用いて実施例1に示す条件で測定したところ、0ppmであり、接種菌はまったく増殖しなかった。

【0017】

【発明の効果】本発明によれば、ヒアルロン酸を安定に高収率で生産することができるので、ヒアルロン酸の工業的な製造方法として有用である。

フロントページの続き

(72)発明者 架間 晃明
東京都町田市旭町3丁目5番1号 電気化
学工業株式会社総合研究所内

Fターム(参考) 4B064 AF17 CA02 CC03 CC08 CC12
CD01 CD02
4C090 AA04 BA67 BC24 CA07 CA32
CA42 CA47